

Rec'd PCT/PTO 25 FEB 2005

PCT/JP 03/11310

10/525830

04.09.03

#2

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 9 月 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 6 0 5 4 5
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 6 0 5 4 5]

REC'D 23 OCT 2003

WIPO

PCT

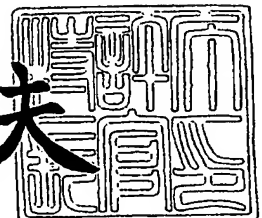
出 願 人 日 本 碍 子 株 式 会 社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 1 0 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 3 1 9 1

【書類名】 特許願

【整理番号】 WP03721

【提出日】 平成14年 9月 5日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 B01D 46/00 302

【発明の名称】 ハニカム構造体、及びハニカム構造体成形用口金

【請求項の数】 17

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 市川 結輝人

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088616

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 一平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009689

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9001231

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ハニカム構造体、及びハニカム構造体成形用口金

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の隔壁に仕切られる複数のセルを有するセル構造部と、該セル構造部を取り囲んで設けられる外周壁部とを備えるハニカム構造体であって、

該セル構造部は、総ての隔壁が、該外周壁部の異なる 2 箇所を連続する一の平面として結び、かつ相互に平行に位置する複数の隔壁からなる第一の隔壁群と、該第一の隔壁群を構成する各隔壁と直交し相互に平行に位置する複数の隔壁からなる第二の隔壁群とで構成され、

更に、各隔壁群における相互に平行に位置する各隔壁間の間隔が、該セル構造部の少なくとも一部で段階的に変化し、かつ該セルの少なくとも一部が、長方形の断面形状を有しており、

その一方で、総ての隔壁が、キャニング時の圧力に耐え得る隔壁厚さとセル辺長さの比を有していることを特徴とするハニカム構造体。

【請求項 2】 前記セル構造部を構成する隔壁の、隔壁厚さとセル辺長さとの比（セル辺長さ／隔壁厚さ）が、500 以下である請求項 1 に記載のハニカム構造体。

【請求項 3】 前記セル構造部のセルの扁平率（長辺長さ／短辺長さ）が、2.0 以下である請求項 1 又は 2 に記載のハニカム構造体。

【請求項 4】 前記第一の隔壁群の各壁間における間隔が、該第二の隔壁群の各壁間における間隔とは相対的に異なったパターン又は大きさで変化している請求項 1 ～ 3 の何れか一項に記載のハニカム構造体。

【請求項 5】 前記隔壁の間隔が段階的に変化している領域で、該隔壁間隔が、等比級数的に変化している請求項 1 ～ 4 の何れか一項に記載のハニカム構造体。

【請求項 6】 前記隔壁の間隔が段階的に変化している領域で、該隔壁間隔が、等差級数的に変化している請求項 1 ～ 5 の何れか一項に記載のハニカム構造体。

【請求項 7】 前記隔壁の間隔が段階的に変化している領域で、該隔壁間隔の変化率（|次隔壁間隔－基準隔壁間隔|／基準隔壁間隔）が、0.5 以下である請求項 1 ～ 6 の何れか一項に記載のハニカム構造体。

【請求項 8】 請求項 1～7 の何れか一項に記載のハニカム構造体が、前記セルを、該セルが貫通する両端面で、目封じ材により互い違いに目封じされてなるハニカムフィルター。

【請求項 9】 請求項 1～7 の何れか一項に記載のハニカム構造体の隔壁表面及び／又は隔壁内部に、触媒成分を担持させた触媒体。

【請求項 10】 請求項 1～7 の何れか一項に記載のハニカム構造体の隔壁表面及び／又は隔壁内部に、吸着成分を担持させた吸着体。

【請求項 11】 請求項 1～7 の何れか一項に記載のハニカム構造体の隔壁表面及び／又は隔壁内部に、触媒成分および吸着成分を担持させた触媒体。

【請求項 12】 請求項 1～11 に記載のハニカム構造体、ハニカムフィルター、触媒体又は吸着体を有する排ガス浄化用コンバータ。

【請求項 13】 口金基体の一の面に開口する格子状スリットと、該口金基体の反対の面に開口し、それぞれ、該格子状スリットの特定の領域に原料を導入する複数の裏孔とを備えるハニカム構造体成形用口金であって、

該格子状スリットの少なくとも一部で、格子単位のスリット開口面積が、段階的に変化しており、

その一方で、該スリット開口面積の変化率と、略同比率で、格子単位で異なるスリット開口面積を有する各領域への原料の流速を変化させる構造を備えることを特徴とするハニカム構造体成形用口金。

【請求項 14】 前記各領域への原料の流速を変化させる構造が、各裏孔を設ける間隔、前記裏孔の内径、又は前記裏孔の原料通路長の少なくとも 1 を変化させる構造である請求項 13 に記載のハニカム構造体成形用口金。

【請求項 15】 口金基体の一の面に開口する格子状スリットと、該口金基体の反対の面に開口し、該格子状スリットの各交差部に連通する複数の裏孔とを備えるハニカム構造体成形用口金であって、

該格子状スリットの少なくとも一部で、該格子状スリットにおける各交差部を基点とするスリット開口面積が、段階的に変化しており、

その一方で、該格子状スリットにおける一の交差部を基点とするスリット開口面積に対する、該一の交差部に隣接する次の交差部を基点とするスリット開口面積

の変化率（次の交差部／一の交差部）と、略同比率で、該一の交差部に導入される原料の流速に対して、該次の交差部に導入される原料の流速を変化させる構造を備えることを特徴とするハニカム構造体成形用口金。

【請求項 1 6】 前記次の交差部に導入される原料の流速を変化させる構造が、各裏孔を設ける間隔、前記裏孔の内径、又は前記裏孔の原料通路長の少なくとも 1 を変化させる構造である請求項 1 5 に記載のハニカム構造体成形用口金。

【請求項 1 7】 前記次の交差部に導入される原料の流速を変化させる構造が、各裏孔を設ける間隔、前記裏孔の内径、及び前記裏孔の原料通路長を変化させる構造である請求項 1 5 に記載のハニカム構造体成形用口金。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ハニカム構造体等に関する。更に詳しくは、隔壁間隔を変化させることにより、触媒体又はフィルター等としての特性の向上を図ったハニカム構造体等に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】 近年、排気ガス規制の強化に伴い、排ガス浄化用の触媒体、フィルター又は吸着体等として用いられるハニカム構造体にあつては、浄化性能を高める様々な試みが行われている。

【0 0 0 3】 例えば、触媒体として用いるハニカム構造体にあつては、隔壁を薄くして熱容量を低減することにより、エンジン始動直後に、触媒温度を迅速に上昇させて触媒活性を高め、直ちに所望の排ガス浄化性能を発揮させる試みがなされている。また、フィルター等として用いるハニカム構造体にあつても、捕集効率の向上等を意図して、隔壁の高気孔率化の試みが盛んに行われている。

【0 0 0 4】 一方、これらハニカム構造体は、その外周側面を把持されてケース内に配設されるが、継続的に大きな振動を受けるエンジン近傍に設置されることから、振動によって脱落しないよう大きな力で把持する必要がある（なお、把持する方法（キャニング方法）としては、クラムシエル、押し込み、巻き締め、スウェーピングなどといった方法が採用されている。）。

【0 0 0 5】 また、これらハニカム構造体は、高温の排ガスが吹き付けられる

高温化で使用され、特にフィルターとして用いる場合には、一定のストークが堆積した時点で、高温による再処理が行われる。このため、これらハニカム構造体においては、アイソスタティック強度、及び耐熱衝撃性が大きな点も重要な要素となる。

【0006】 しかるに、前述した薄壁化又は高気孔率化の進展は、ハニカム構造体のアイソスタティック強度、及び耐熱衝撃性の低減化をもたらし、隔壁の破損という新たな問題を生じさせており、浄化性能の向上という要請を満足させながらも、アイソスタティック強度、及び耐熱衝撃性が大きなハニカム構造体が要請されている。

【0007】 このような状況下、従来のハニカム構造体としては、例えば、特許文献1～4に、「断面形状が、長方形のセルを設けたハニカム構造体等」が開示されている。

【0008】 しかし、これらのハニカム構造体では、何れも、耐熱衝撃性、又は熱交換率等を向上させることを意図し、ハニカム構造体を構成するセルが均一のセル密度で設けられていたことから、継続的に振動を受ける使用環境下では十分なアイソスタティック強度を有さず、長期の使用に耐え得ないという問題があった。

【0009】 これに対して、特許文献5～7には、低セル密度領域と、高セル密度領域を設けたハニカム構造体等が開示されている。

【0010】 しかし、これらのハニカム構造体等は、何れも排ガス流量の均一化にのみ着目するものであり、耐熱衝撃性については十分な特性が得られるものではなかった。

【0011】 即ち、これらのハニカム構造体等では、高セル密度部分と低セル密度部分との境界で両部分を構成する各隔壁が、相互に複雑に入り組んで接合しており、ハニカム構造体の当該境界で熱衝撃による応力が集中しやすい構造となっていた。このため、フィルターとして用いる際の再生処理等の如き高温環境下では、隔壁に破損を生じるなど、耐熱衝撃性の点で不十分なものであった。また、当該境界の複雑な形状に対応する口金を作成することは極めて困難であり、実際上は殆ど用いられていないのが現状であった。

【0012】 また、特許文献8には、「断面形状が台形のセルを、中心部から外周方向に各セルの開口面積を段階的に大きくして設けた触媒コンバータ」が開示され、特許文献9には、「四角セルの対角を結ぶ隔壁を設けた構造の三角セルを、ハニカム構造体の外周に近い部分に設けたハニカム構造体」が開示され、特許文献10には、「八角セルの対向する2辺間に更に配設する隔壁の数を、ハニカム構造体の外周部から中心部にかけて段階的に多くしたハニカム構造体」が開示されている。

【0013】 しかし、これらのハニカム構造体は、いずれも隔壁が複雑に屈曲した構造をしていることから、これらを作製する口金の製造が極めて難しく、得られるハニカム構造体のコストが非常に高くなってしまふことから、あまり採用されていないのが現状であった。

【0014】 また、特許文献11には、「総てのセルが矩形の断面形状を有し、中央部から外側へ向け漸次セルを大きくしたハニカム構造体」が開示され、特許文献12には、「格子状に配設される複数の整流板を、各整流板の間隔が、ケーシングの中心部から周辺部に向かうほど小さくなるように配設したハニカム構造体」が開示されている。

【0015】 しかし、これらのハニカム構造体は、排気流速分布等を制御することを意図して、全領域でセルの大きさを高比率で変化させるものであったため、セルの扁平率（長辺長さ／短辺長さ）が大きく、しかも隔壁厚さとセル辺長さの比に付いて全く考慮されていなかった。このため、アイソスタティック強度が極めて低く、薄い隔壁のハニカム構造体については、キャニングに支障をきたすものであった。

【0016】 他方、隔壁間隔を変化させたハニカム構造体を製造する際に用いられる口金としては、従来、隔壁を等間隔で有するハニカム構造体を製造する際と同様に、交差部に、同内径、及び同材料通路長の裏孔を等間隔で設けたものが用いられていた（特許文献13）。しかし、隔壁間隔を変化させたハニカム構造体を製造する際に用いられる口金にあっては、隔壁間隔の変化に対応して、1セルピッチ単位のスリット開口面積も異なってくる。従って、同内径、及び同材料通路長の裏孔をセルピッチ単位で設けたのでは、スリット間隔の小さい箇所では

原料押出し速度が速く、逆にスリット間隔の大きい箇所では原料押出し速度が遅くなり、得られるハニカム構造体に成形不良を生じ易いという問題があった。

【0017】

【特許文献1】

特公昭61-47135号公報

【特許文献2】

特開昭60-78707号公報

【特許文献3】

特開昭62-114633号公報

【特許文献4】

特開平10-180915号公報

【特許文献5】

特開昭57-110314号公報

【特許文献6】

実開昭59-47310号公報

【特許文献7】

実開昭55-155742号公報

【特許文献8】

実開昭60-145216号公報

【特許文献9】

実開昭62-163697号公報

【特許文献10】

米国特許第3853465号明細書

【特許文献11】

実開昭60-147711号公報

【特許文献12】

特開平9-158720号公報

【特許文献13】

特開昭60-78707号公報

【0018】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、アイソスタティック強度、及び耐熱衝撃性に優れ、しかも、低コストで生産可能な工業的実用性の高いハニカム構造体、及び当該ハニカム構造体を成形不良を生じることなく製造できるハニカム構造体成形用口金を提供することにある。

【0019】

【課題を解決するための手段】 本発明は、上記課題を達成すべくなされたものであり、複数の隔壁に仕切られる複数のセルを有するセル構造部と、このセル構造部を取り囲んで設けられる外周壁部とを備えるハニカム構造体であって、セル構造部は、総ての隔壁が、外周壁部の異なる2箇所を連続する一の平面として結び、かつ相互に平行に位置する複数の隔壁からなる第一の隔壁群と、第一の隔壁群を構成する各隔壁と直交し相互に平行に位置する複数の隔壁からなる第二の隔壁群とで構成され、更に、各隔壁群における相互に平行に位置する各隔壁間の間隔が、セル構造部の少なくとも一部で段階的に変化し、かつセルの少なくとも一部が、長方形の断面形状を有しており、その一方で、総ての隔壁が、キャニング時の圧力に耐え得る隔壁厚さとセル辺長さの比を有していることを特徴とするハニカム構造体を提供するものである。

【0020】 ここで、「隔壁間隔」とは、隔壁の中央（隔壁厚さ方向）から隣の隔壁の中央（隔壁厚さ方向）までの距離を意味する。また、「隔壁間隔が段階的に変化」とは、第一の隔壁群の各隔壁間、又は第二の隔壁群の各隔壁間の間隔が、漸次、変化することを意味する。但し、変化の段階の回数については特に制限はなく、変化の段階が二回以上のものは勿論、一段階のものも含まれる。

【0021】 本発明においては、セル構造部を構成する隔壁の、隔壁厚さとセル辺長さの比（セル辺長さ／隔壁厚さ）が、500以下であることが好ましい。また、セル構造部のセルの少なくとも一部が、長方形の断面形状を有していることが好ましく、その際、セルの扁平率（長辺長さ／短辺長さ）は2.0以下であることが好ましい。

【0022】 本発明においては、第一の隔壁群の各壁間における隔壁間隔が、

第二の隔壁群の各壁間における隔壁間隔とは相対的に異なったパターン又は大きさで変化しているものでもよい。但し、隔壁間隔は、隔壁間隔が段階的に変化している領域で、等比級数的に変化しているもの、又は等差級数的に変化しているものが好ましい。また、隔壁間隔が段階的に変化している領域で、隔壁間隔の変化率（ $|\text{次隔壁間隔} - \text{基準隔壁間隔}| / \text{基準隔壁間隔}$ ）が、0.5以下であるものが好ましい。

【0023】 本発明においては、隔壁及び外壁を構成する材料について特に制限はないが、例えば、コーディエライト、アルミナ、ムライト、リチウム・アルミニウム・シリケート、チタン酸アルミニウム、チタニア、ジルコニア、窒化珪素、窒化アルミニウム、及び炭化珪素からなる群より選ばれた少なくとも1種のセラミック材料、金属材料、又は活性炭、シリカゲル、若しくはゼオライトの少なくとも一種の吸着材料を挙げることができる。また、ハニカム構造体の形状としては、例えば、軸方向に対する垂直方向での断面形状が、円、楕円、長円、又は左右非対称な異形状であるものを挙げることができる。

【0024】 本発明においては、以上のようなハニカム構造体のセルを、セルが貫通する両端面で、目封じ材により互い違いに目封じすることでハニカムフィルターとすることができる。また、当該ハニカム構造体の隔壁表面及び／又は隔壁内部（内部に存する細孔の表面）に、触媒を担持させることにより触媒体とすることができ、当該ハニカム構造体の隔壁表面及び／又は隔壁内部に、触媒成分および吸着成分を担持することにより吸着体とすることもできる。

【0025】 更に、以上のようなハニカム構造体、ハニカムフィルター、触媒体又は吸着体を、例えば、ケース内に把持して設置し、これらに排ガスを導入する排ガス導入管を設けることにより、排ガス浄化用コンバータとすることができる。

【0026】 他方、本発明は、上記ハニカム構造体を製造する際に、好適なハニカム構造体成形用口金として、口金基体の一の面に開口する格子状スリットと、口金基体の反対の面に開口し、それぞれ、格子状スリットの特定の領域に原料を導入する複数の裏孔とを備えるハニカム構造体成形用口金であって、格子状スリットの少なくとも一部で、格子単位のスリット開口面積が、段階的に変化して

おり、その一方で、スリット開口面積の変化率と、略同比率で、格子単位で異なるスリット開口面積を有する各領域への原料の流速を変化させる構造を備えることを特徴とするハニカム構造体成形用口金（以下、単に「口金」と省略することがある。）を提供するものである。

【0027】 本発明においては、上記各領域への原料の流速を変化させる構造として、各裏孔を設ける間隔、裏孔の内径、又は裏孔の原料通路長の少なくとも1を変化させるものが好ましい。

【0028】 また、口金基体の一の面に開口する格子状スリットと、口金基体の反対の面に開口し、格子状スリットの各交差部に連通する複数の裏孔とを備える口金とする場合には、格子状スリットの少なくとも一部で、各交差部を基点とするスリット開口面積を段階的に変化させる一方で、格子状スリットにおける一の交差部を基点とするスリット開口面積に対する、一の交差部に隣接する次の交差部を基点とするスリット開口面積の変化率（次の交差部／一の交差部）と、略同比率で、一の交差部に導入される原料の流速に対して、次の交差部に導入される原料の流速を変化させる構造を備えるものが好ましい。また、当該次の交差部に導入される原料の流速を変化させる構造としては、各裏孔を設ける間隔、裏孔の内径、又は裏孔の原料通路長の少なくとも1を変化させる構造が好ましく、更には、これら総てを変化させる構造が好ましい。

【0029】

【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ具体的に説明する。

【0030】 図1（a）に示すように、本発明のハニカム構造体は、複数の隔壁1a、1bに仕切られる複数のセル2を有するセル構造部3と、セル構造部3を取り囲んで設けられる外周壁部4とを備えるものである。そして、本発明においては、図1（a）（b）～図9（a）（b）に示すように、セル構造部3は、総ての隔壁1が、外周壁部4の異なる2箇所を連続する一の平面で結ぶ構造をなし、かつ相互に平行に位置する複数の隔壁1aからなる第一の隔壁群（以下、単に「第一の隔壁群」と省略する。）と、この第一の隔壁群を構成する各隔壁と直交し、相互に平行に位置する複数の隔壁1bからなる第二の隔壁群（以下、単に

「第二の隔壁群」と省略する。）とで構成されている（各図においては、第一の隔壁群における各隔壁 1 a の配列方向を X で、第二の隔壁群における各隔壁 1 b の配列方向を Y で示す。）。

【0 0 3 1】 このため、隔壁が複雑に屈曲したり、入り組んだりした構造のハニカム構造体と異なり、熱衝撃による応力が一定の箇所に集中することがなく、耐熱衝撃性の大きなハニカム構造体とすることができる。また、このような単純な構造とすることで、当該ハニカム構造体を製造するための口金も、隔壁を形成するための各スリットが総て連続的な直線性を有する、といった単純な構造で足り、大きな費用がかかるスリットの加工が容易になるとともに、スリットの加工精度も向上するので、ハニカム構造体のコストを低減し、かつハニカム構造体の成形性も向上させることができる。

【0 0 3 2】 本発明においては、更に、各隔壁群における相互に平行に位置する各隔壁 1 a、1 b 間の間隔が、セル構造部 3 の少なくとも一部で段階的に変化し、かつ各隔壁群における各隔壁 1 a、1 b によって仕切られているセル 2 の少なくとも一部が長方形の断面形状を有している。

【0 0 3 3】 このため、その使用態様に応じて、所望の浄化性能を確保しながらも、より大きな耐熱衝撃性が得られるとともに、Nu（ヌッセルト数）が大きくなり、排ガスとの反応性も改善され浄化性能の向上に寄与することができる。

以下、具体的に説明する。

【0 0 3 4】 本発明において隔壁の間隔は、ハニカム構造体の形状、使用態様、要求される性能等に応じて、変化させればよく、中心軸位置 C から外周方向に向けて、第一の隔壁群と、第二の隔壁群とで、異なったパターン及び／又は大きさに変化しているものでも、同一のパターン及び／又は大きさに変化しているものでもよい。

【0 0 3 5】 具体的には、図 6（a）（b）に示すように、当該第一の隔壁群の各隔壁 1 a 及び第二の隔壁群の各隔壁 1 b で、中心軸位置 C から外周方向に向けて、隔壁間隔が同一のパターン及び同一の大きさに変化しているもの；図 3（a）（b）及び図 8（a）（b）に示すように、当該第一の隔壁群の各隔壁 1 a 間又は第二の隔壁群の各隔壁 1 b 間の何れか一方のみで、中心軸位置 C から外周

方向に向けて隔壁間隔が変化し、他方の各隔壁間では隔壁間隔が変化しないもの；図 7（a）（b）に示すように、当該第一の隔壁群の各隔壁 1 a 間及び第二の隔壁群の各隔壁 1 b 間で、中心軸位置 C から外周方向に向けて隔壁間隔が同一のパターンで変化するものの隔壁間隔の大きさが異なるもの；又は図 9（a）（b）に示すように、当該第一の隔壁群の各隔壁 1 a 間及び第二の隔壁群の各隔壁 1 b 間で、中心軸位置 C から外周方向に向けて、隔壁間隔が異なるパターン及び大きさに変化するもの等を挙げることができる。

【0036】 但し、断面形状が長方形となるセル 2 を多く設けてハニカム構造体の耐熱衝撃性等を向上させるためには、図 7（a）及び図 9（a）等 に示すように、当該第一の隔壁群の各隔壁 1 a 間及び第二の隔壁群の各隔壁 1 b 間で、中心軸位置 C から外周方向に向けて、隔壁間隔が、少なくとも異なるパターン又は大きさに変化するものが好ましい。もっとも、セル構造部 3 の屈曲強度を向上させて、ハニカム構造体のアイソスタティック強度を増大させるには、正方形となるセルを設けることも好ましく、その際には、当該第一の隔壁群の各隔壁及び第二の隔壁群の各隔壁で、中心軸位置 C から外周方向に向けた少なくとも一部の範囲で、隔壁間隔が同一のパターン及び同一の大きさに変化するものとすればよい。

【0037】 また、例えば、エキマニ直下等の極めて大きな振動を受ける状況で使用され、特に大きなアイソスタティック強度を要求されるハニカム構造体にあつては、図 1（a）（b）～図 5 に示すように、ハニカム構造体の中央部（ハニカム構造体において、中心軸位置から外周に向け、半径の midpoint までの領域を占める部分）の少なくとも一部を通る隔壁の間隔を大きくして（「平均隔壁間隔より大きい」という意味である。以下、同様とする。）、当該中央部に低セル密度領域（「平均セル密度より小さい領域」という意味である。以下、同様とする。） 7 を設け、外周部（ハニカム構造体において、外周から内側に向かって、半径の midpoint までの領域を占める部分）の少なくとも一部を通る隔壁の間隔を小さくして（「平均隔壁間隔より小さい」という意味である。以下、同様とする。）、高セル密度領域（「平均セル密度より大きい領域」という意味である。以下、同様とする。） 8 を設けることが、所望の排ガス浄化性能、及び耐衝撃性を確保しな

がら、大きなアイソスタティック強度が得られる点で好ましい。

【0038】 一方、アイソスタティック強度とともに、排ガス流れの均一化による浄化性能の向上が特に求められるハニカム構造体にあつては、図6～9に示すように、上記外周部と中央部を通る一部の隔壁の間隔を小さくして、高セル密度領域8を、当該外周部と中央部の一部を含んで設け、その他の部分を通る隔壁の隔壁間隔を大きくして、当該その他の部分に低セル密度領域7を設けることが、所望のアイソスタティック強度、及び耐衝撃性を確保しながら、大きな浄化性能が得られる点で好ましい。

【0039】 また、アイソスタティック強度を重視するタイプのハニカム構造体としては、図1(a)(b)又は図2(a)(b)に示すように、第一の隔壁群及び第二の隔壁群の各隔壁1a、1bを、直径位置11(長径位置11a、短径位置11b)付近では各隔壁1a、1bを大きな間隔で配設し、外周壁部4付近では、外周方向に向け段階的に隔壁間隔を小さくして各隔壁1a、1bを配設することにより、外周部に高セル密度領域8を設け、中央部には低セル密度領域7を設けたものを典型例として挙げることができる。

【0040】 また、同タイプのハニカム構造体として、図3に示すような断面形状が楕円のハニカム構造体にあつて、曲率半径の大きな外周から長径位置11aに向け配列される第二の隔壁群6の隔壁については、長径位置11a付近では大きな隔壁間隔とし、外周壁部4付近では外周方向に向け段階的に隔壁間隔を小さくし、一方、この第二の隔壁群を構成する各隔壁と直交して配設される第一の隔壁群5の各隔壁1aについては、全域で等間隔で配設することにより、曲率半径の大きな外周付近に高セル密度領域8を設け、その他の領域に低セル密度領域7を設けたものを挙げるができる。このハニカム構造体では、キャニング時の外圧が大きくなり易い曲率半径の大きな外周付近に、集中的に高セル密度領域を設けるため、効果的にアイソスタティック強度の向上を図ることができる。

【0041】 更に、同タイプのハニカム構造体としては、図4、5に示すように、第一の隔壁群の各隔壁1a及び第二の隔壁群の各隔壁1bを、外周壁部4の4箇所を結ぶ四角形(断面形状)の各辺の付近で、段階的に隔壁間隔を小さくし、その他の部分では大きな隔壁間隔とすることにより、当該断面形状が四角形の

各辺の付近で隔壁間隔が段階的に変化する高セル密度領域8を設け、その他の部分で低セル密度領域7を設けたものでも略同等のアイソスタティック強度が得られる。

【0042】 他方、アイソスタティック強度とともに排ガス流れの均一化による浄化性能の向上を図るタイプのハニカム構造体としては、図6(a)(b)及び図7(a)(b)に示すように、第一の隔壁群及び第二の隔壁群の各隔壁1a、1bを、外周から一定範囲まで大きな隔壁間隔で配設し、直径位置11(長径位置11a、短径位置11b)付近で、何れの隔壁群の各隔壁1a、1bについても段階的に隔壁間隔を小さくすることにより、中央部を含む十字状の領域で、隔壁間隔が段階的に変化する高セル密度領域8を有し、外周部で、当該高セル密度領域8間に低密度セル領域7を有するものを挙げることができる。

【0043】 このハニカム構造体では、中央部で高セル密度となっているため、排ガスの触媒接触面積又は濾過面積が大きくなり、排ガスが中央部に集中的に導入される使用態様では浄化性能を向上させることができる。また、当該中央部に位置する各セルのセル開口面積が小さいため、排ガスが外周部に位置するセルに流入し易くなり、全体の隔壁又は触媒を有効に機能させることができる。また、高密度セル領域8が、外周部の4箇所に設けられているため、所望のアイソスタティック強度を確保することができる。なお、図7(a)(b)に示すように、第一の隔壁群の各隔壁1a及び第二の隔壁群の各隔壁1bを、異なる大きさの間隔で設けることは、断面形状が長方形のセルを高率で設けることができ、耐熱衝撃性を向上させ得る点で好ましい。

【0044】 同タイプのハニカム構造体としては、図8に示すような断面形状が楕円のハニカム構造体であって、第二の隔壁群を構成する隔壁1bについては、総て等隔壁間隔で配設し、第一の隔壁群を構成する隔壁1aについては、短径位置11b付近で隔壁間隔を段階的に小さくすることにより、中央部及び曲率半径の大きな外周付近の外周部に高セル密度領域8を設け、その両側に隔壁間隔が同一のセル構造部3で構成される低セル密度領域7を設けたものを挙げることができる。このハニカム構造体では、ハニカム構造体をキャニングする場合の外圧が大きくなり易い曲率半径の大きな外周付近を集中的に補強することができる

ともに、排ガス流れが遅くなり易い曲率半径の小さな外周付近での排ガス流速が早くなり、ハニカム構造体全体の排ガス流れ速度を均一にすることができる。

【0045】 また、同タイプで、断面形状が楕円のハニカム構造体としては、図9に示すように、第一の隔壁群を構成する隔壁1aについては、外周から一定の範囲では大きな隔壁間隔で配設するとともに、短径位置11bに向け、隔壁の間隔を段階的に小さくして配設し、第二の隔壁群の各隔壁1bについては、長径位置11a付近では隔壁1を大きな隔壁間隔で配設し、外周壁部4付近では、外周方向に向け段階的に隔壁間隔を小さくして配設することにより、曲率半径の大きな外周付近に特に高密度の高セル密度領域8を設け、かつ中央部を含む領域にも高セル密度領域8を設け、その他の領域に低セル密度領域7を設けたものを挙げることができる。なお、このハニカム構造体は、前述した図7のハニカム構造体よりも、より大きなアイソスタティック強度を要求される場合に好ましい。

【0046】 本発明におけるハニカム構造体は、隔壁間隔がセル構造部の少なくとも一部で変化しているものであり、セル構造部の全体で変化しているものでも、一部でのみ変化しているものでもよい。但し、上述した図1(a)(b)～図9(a)(b)に示すハニカム構造体のように、低密度領域に設けられる隔壁にあつては、等隔壁間隔で配設することも、触媒接触面積や濾過面積の著しい低下がなく、所望の排ガス浄化性能が確保される点で好ましい。

【0047】 また、本発明においては、隔壁間隔が変化する領域における隔壁間隔変化の程度について特に制限はないが、等比級数的又は等差級数的に変化しているものが好ましい。隔壁間隔が局所的に急激に変化すると、その部分でセルの剛性が急激に変化するため、機械的な衝撃や熱衝撃がその箇所に集中し易くなり、アイソスタティック強度及び耐熱衝撃性の低下を招きやすくなる。

【0048】 また、同様の点から、本発明においては、図10に示す隔壁間隔の変化率（|次隔壁間隔(n)－基準隔壁間隔(s)|／基準隔壁間隔(s)）が、隔壁間隔が変化する領域で、0.5以下であることが好ましい。

【0049】 本発明のハニカム構造体は、上記の如く、隔壁間隔を変化させながらも、総ての隔壁が、図11に示す隔壁厚さ(t)とセル辺長さ（セルを構成する各辺の長さ）Lの比（セル辺長さ(L)／隔壁厚さ(t)、以下、「細長比

」という。) をキャニング時の圧力に耐え得る値とすることが好ましい。具体的には、セル体の屈曲強度を高めて、ハニカム構造体のアイソスタティック強度を大きくするために、セル密度の低い領域等のように、セル辺長さ (L) の大きな隔壁については、その長さに応じて隔壁厚さ (t) を大きくすることが好ましく、より具体的には、細長比が、500を超えない範囲とすることが好ましく、350を超えない範囲とすることがより好ましい。

【0050】 また、セル辺長さ (L) の大きな隔壁については、気孔率を下げ、緻密化したものとするこゝも、圧力損失の増大を招くことなくアイソスタティック強度を大きくする点で好ましい。但し、この緻密化によつても熱容量の増大を招くため適切な気孔率の範囲とすることがより好ましい。

【0051】 なお、緻密化は、例えば、従来から知られている通りコーディエライト材料からなる隔壁であれば、その一部の成分からなる材料を隔壁に付着して、焼成時に融点低下による溶融を引き起こすことで緻密化することができる。

【0052】 本発明においては、上述した図1 (a) (b) ~図9 (a) (b) に示す何れのタイプのハニカム構造体であっても、セルの断面径状が長方形のセルが多いことが、耐熱衝撃性が大きく、触媒性能又は吸着性能等を向上できる点で好ましい。もつとも、ハニカム構造体の外周部に位置するセル2にあつてはセルの扁平率 (長辺長さ/短辺長さ) を2以下とすることが好ましく、1.2以下とすることがより好ましい。

【0053】 外周部に位置するセル2の扁平率 (長辺長さ/短辺長さ) がこの範囲にあれば、外周部に位置するセル構造部3の屈曲強度を向上させることができる、延いてはハニカム構造体について所望のアイソスタティック強度を得ることができる。このため、外周部に位置するセル2にあつては、断面形状が正方形のものとするこゝも好ましい。

【0054】 なお、セルの扁平率 (長辺長さ/短辺長さ) が、1.2を超える場合でも、2.0以下であれば、隔壁を厚くしたり緻密化することにより、隔壁の強度を十分に確保することができるが、これらを過度に行うと熱容量や圧力損失を増大させるため、セルの扁平率 (長辺長さ/短辺長さ) を1.2以下とすることが特に好ましい。

【0055】 本発明において、隔壁及び外壁を構成する材料としては、例えば、コーディエライト、アルミナ、ムライト、リチウム・アルミニウム・シリケート、チタン酸アルミニウム、チタニア、ジルコニア、窒化珪素、窒化アルミニウム、及び炭化珪素からなる群より選ばれた少なくとも1種のセラミック材料、金属材料、又は活性炭、シリカゲル、若しくはゼオライトの少なくとも一種の吸着材料を挙げることができる。

【0056】 また、本発明のハニカム構造体は、その形状については特に制限はなく、前述した断面形状が、円、又は楕円のものの他、長円、又は左右非対称な異形状のものを挙げることができる。

【0057】 以上、本発明のハニカム構造体について説明してきたが、当該ハニカム構造体は、通常、セルが貫通する両端面で、セルを、例えば、上述したハニカム構造体の材料と同様のものからなる目封じ材により互い違いに目封じすることでハニカムフィルターとすることができる。

【0058】 また、ハニカム構造体の隔壁に、例えば、Pt、Pd、Rh等の触媒を担持させることにより触媒体又は吸着体とすることができる。

【0059】 更には、このようなハニカム構造体、ハニカムフィルター又は触媒体を、ケース内に把持し、これらハニカム構造体等に排ガスを導入する排ガス導入管を設けることで排ガス浄化用コンバータとすることもできる。

【0060】 次に、ここまで述べた本発明のハニカム構造体を製造する際に好適な口金について説明する。

【0061】 図12又は図13に示すように、本発明の口金30は、口金基体21の一の面Aに開口する格子状スリット22と、口金基体21の反対の面Bに開口し、それぞれ、格子状スリット22の特定の領域に原料を導入する複数の裏孔24とを備え、格子状スリット22の少なくとも一部で、格子単位のスリット開口面積が段階的に変化し、その一方で、スリット開口面積の変化率と、略同比率で、格子単位で異なるスリット開口面積を有する各領域への原料の流速を変化させる構造を備えるものである。

【0062】 これにより、隔壁間隔を変化させるハニカム構造体であっても、隔壁間隔が小さい部分と、隔壁間隔が大きな部分とで、押出し成形速度を均一に

することができ、前述した本発明のハニカム構造体を成形不良を生じることなく製造することができる。

【0063】 本発明においては、裏孔24を設ける位置について特に制限はないが、図12又は図13に示すように、ハニカム構造体成形用口金にあっては、通常、格子状スリット22の各交差部25に連通する複数の裏孔24を設けることが行われる。そしてこのような口金30にあっては、格子状スリットにおける一の交差部25aを基点とするスリット開口面積30に対する、一の交差部25aに隣接する次の交差部25bを基点とするスリット開口面積31の変化率と、略同比率で、一の交差部25aに導入される原料の流速に対して、次の交差部25bに導入される原料の流速を変化させものが好ましい。

【0064】 ここで、本明細書中、「交差部を基点とするスリット開口面積」とは、図12に示すように、一の交差部25aを基点とし、一の交差部25aと、この一の交差部25aに隣接する各交差部分25b～25eとを結ぶ直線の中点までを境界とする範囲におけるスリット開口部分の面積（図中、右上がりの斜線で示す。）を意味する。

【0065】 本発明において、スリット開口面積の変化率に応じて、格子単位で異なるスリット開口面積を有する各領域への原料の流速を変化させる構造（図12に示す口金では、格子状スリットにおける一の交差部を基点とするスリット開口面積に対する、次の交差部を基点とするスリット開口面積の変化率に応じて、一の交差部に導入される原料の流速に対する次の交差部に導入される原料の流速を変化させる構造）としては、例えば、裏孔24を設ける間隔、裏孔24の内径m、又は裏孔24の原料通路長sの少なくとも一種を変化させた構造を挙げることができる。

【0066】 本発明においては、簡易な構造の変化で比較的小さなスリット開口面積変化にも対応することができる点で、各裏孔24の内径m又は裏孔24の原料通路長sを変化させた口金が好ましく、隔壁間隔が大きく変化するハニカム構造体を製造する際には、裏孔24を設ける間隔を変化させた口金が好ましい。

【0067】 但し、ハニカム構造体の多様な隔壁間隔変化に柔軟に対応可能となる点で、少なくとも各裏孔24の内径m又は裏孔24の原料通路長sを変化さ

せる態様を組合せることが好ましく、更に、裏孔 24 を設ける間隔を変化させる態様を組み合わせることがより好ましい。

【0068】 本発明において、裏孔を設ける間隔を変化させる口金としては、図 14 (a) (b) に示すように、例えば、図 14 (a) に示す隔壁間隔の大きな低セル密度領域に存する隔壁に対応するスリット部では、当該裏孔 24 を交差部 25 の一つ置きに設け、図 14 (b) に示す隔壁間隔の小さな高セル密度領域に存する隔壁に対応するスリット部分では、当該裏孔 24 を交差部 25 の総てに設ける等、スリット開口面積の変化率に応じて裏孔を設ける間隔を変化させるものを挙げることができる。

【0069】 また、本発明において、各裏孔 24 の内径を変化させる口金や、裏孔の原料通路長を変化させる口金では、各裏孔 24 にかかる原料押し圧、スリット幅等に応じて、原料押圧の著しい増大を防止しながらも、原料流速の調整を容易にすることができるよう、各裏孔 24 毎の内径 m や原料通路長 s を適切に設定することが好ましい。

【0070】 なお、本発明における口金は、その他の点については特に制限はなく、例えば、口金を構成する材料、スリット幅、又は製造方法等については通常選択されるものを適用することができる。

【0071】

【発明の効果】 以上説明したように、本発明によれば、アイソスタティック強度、及び耐熱衝撃性に優れ、しかも、低コストで生産可能な工業的実用性の高いハニカム構造体を提供することができる。また、本発明によれば、このようなハニカム構造体を成形不良を生じることなく製造することができるハニカム構造体成形用口金を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 (a) は、本発明のハニカム構造体の一の実施形態を模式的に示す断面図であり、(b) は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図 2】 (a) は、本発明のハニカム構造体の他の実施形態を模式的に示す断面図であり、(b) は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図 3】 (a) は、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示

す断面図であり、(b)は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図4】 本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す断面図である。

【図5】 本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す断面図である。

【図6】 (a)は、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す断面図であり、(b)は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図7】 (a)は、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す断面図であり、(b)は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図8】 (a)は、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す断面図であり、(b)は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図9】 (a)は、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す断面図であり、(b)は、その隔壁間隔のパターンを示すグラフである。

【図10】 本発明のハニカム構造体について、基準隔壁間隔及び次隔壁隔壁間隔を説明する一部上面図である。

【図11】 本発明のハニカム構造体について、壁厚さ及びセル辺長さを説明する一部断面図である。

【図12】 本発明のハニカム構造体成形用口金の一の実施形態を模式的に示す一部斜視図である。

【図13】 本発明のハニカム構造体成形用口金で、スリット開口面積を説明する一部正面図である。

【図14】 (a)は、本発明のハニカム構造体成形用口金で、スリット間隔の大きな部分における裏孔の配設位置を説明する一部正面図であり、(b)は、本発明のハニカム構造体成形用口金で、スリット間隔の小さな部分における裏孔の配設位置を説明する一部正面図である。

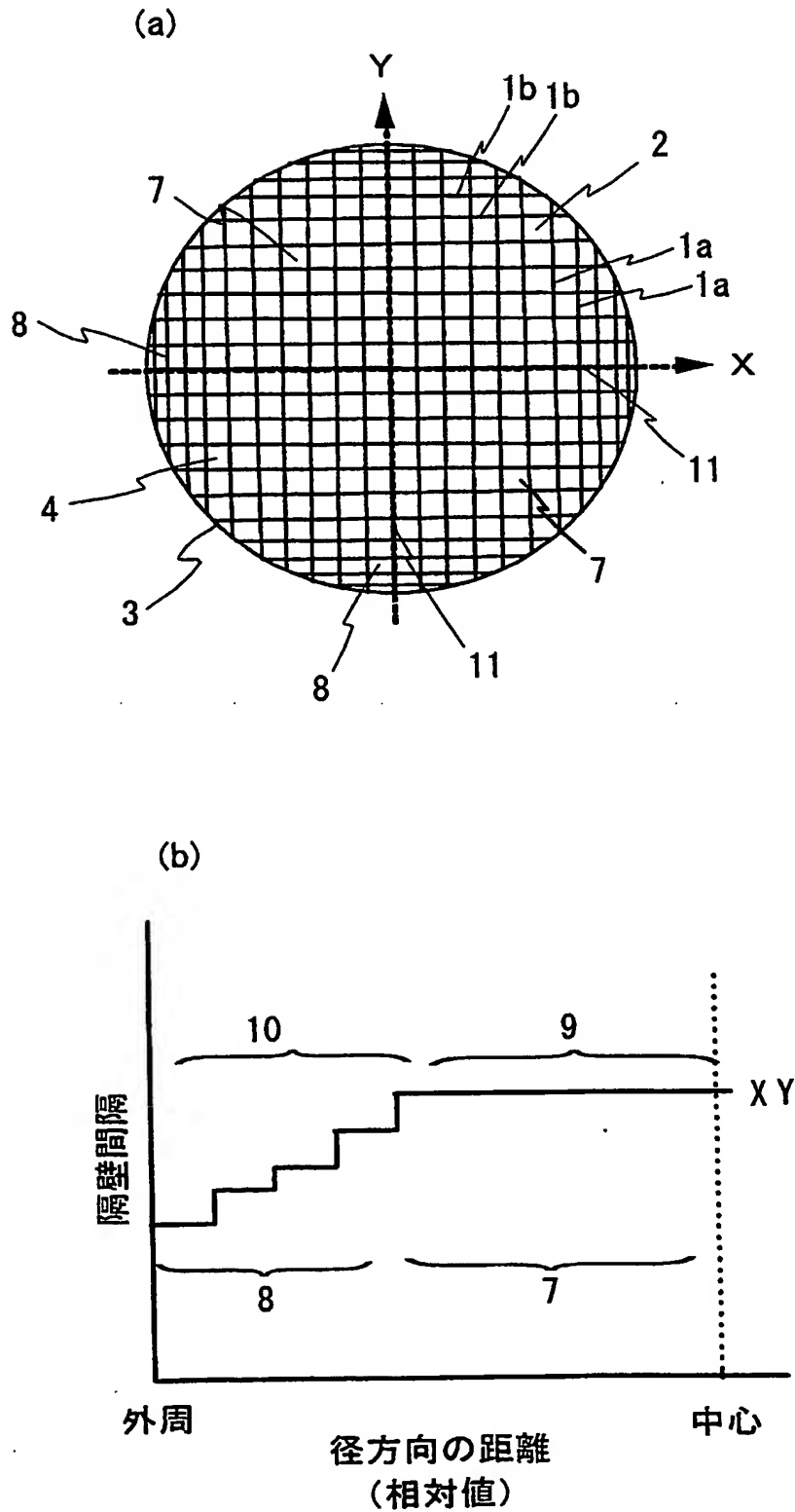
【符号の説明】

1…隔壁、1 a…第一の隔壁群の隔壁、1 b…第二の隔壁群の隔壁、2…セル、3…セル構造部、4…外周壁部、7…低セル密度領域、8…高セル密度領域、9…隔壁間隔が同一の領域、10…隔壁間隔が段階的に変化している領域、11…

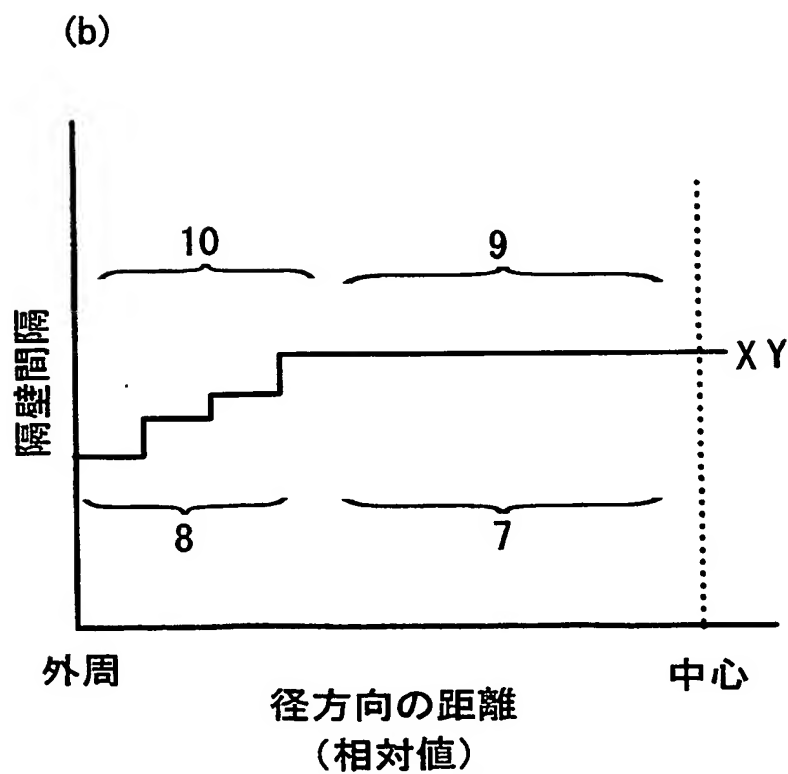
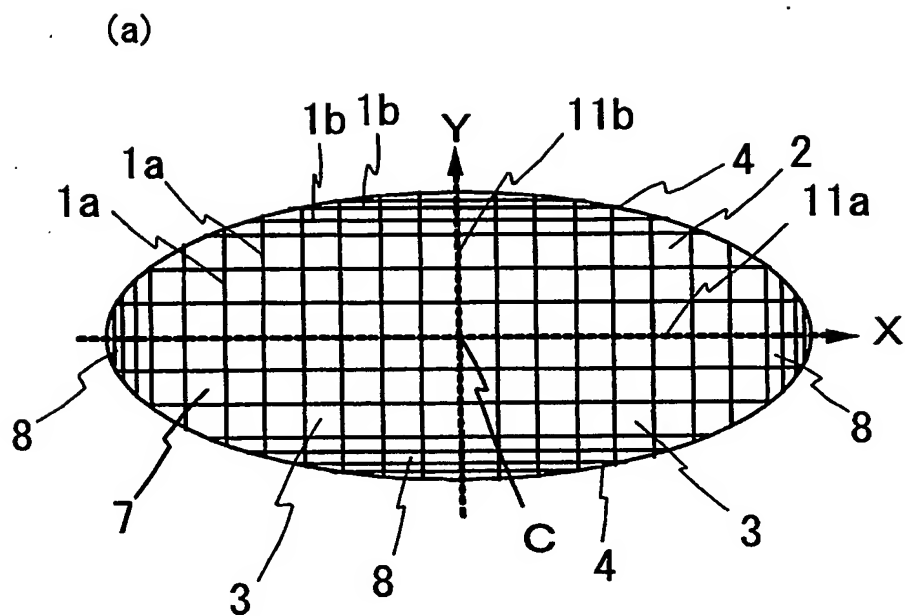
直径位置、1 1 a…長径位置、1 1 b…短径位置、2 1…口金基体、2 2…スリット、2 4…裏孔、2 5 (2 5 a～2 5 e) …交差部、3 0…ハニカム構造体成形用口金、3 1…セル開口面積。

【書類名】 図面

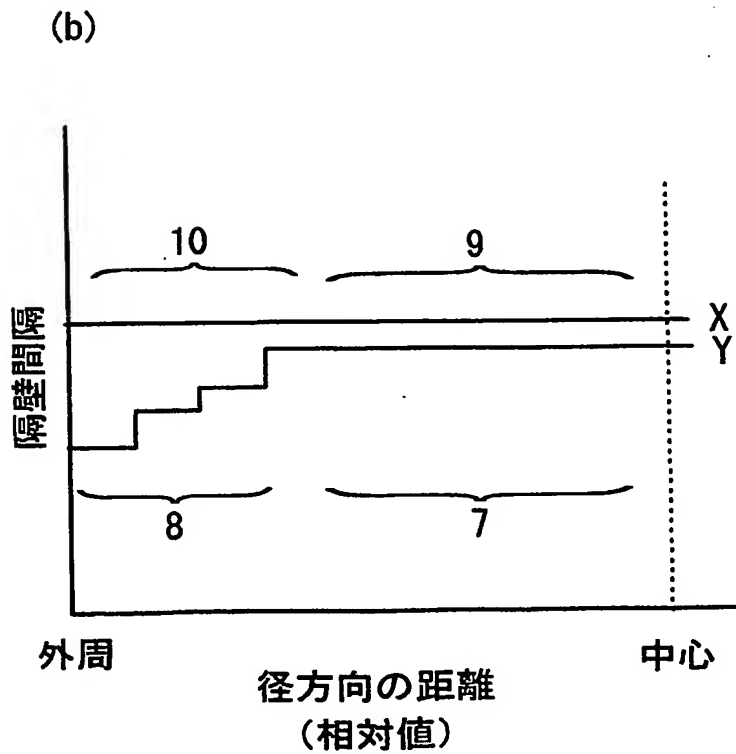
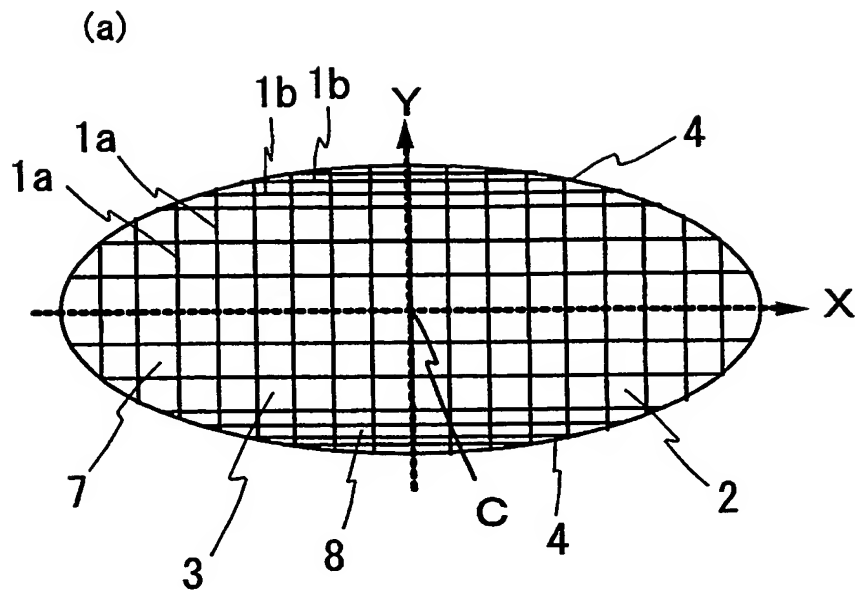
【図 1】



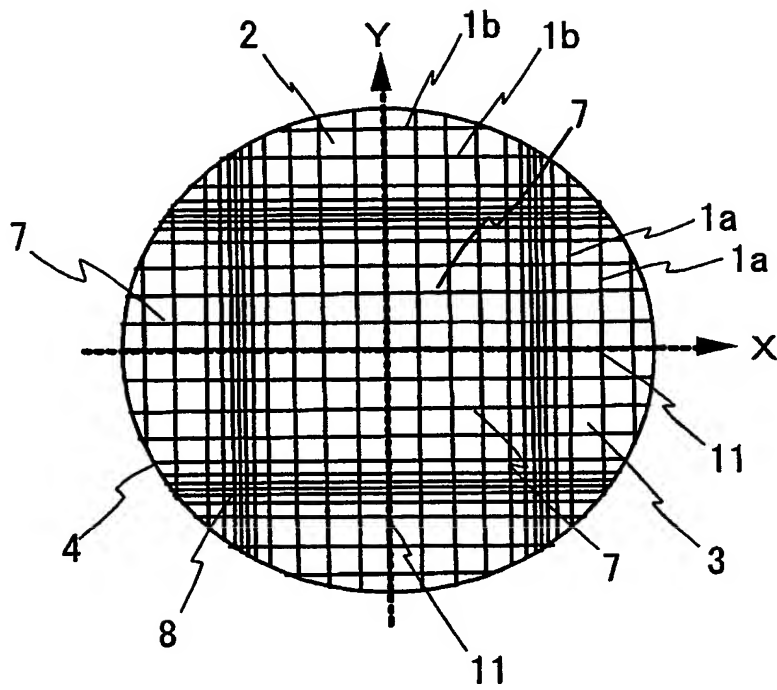
【図 2】



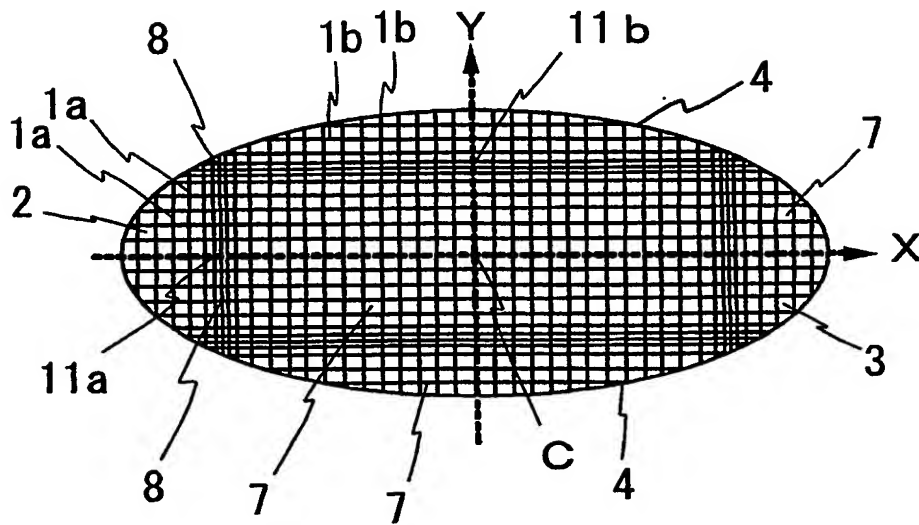
【図3】



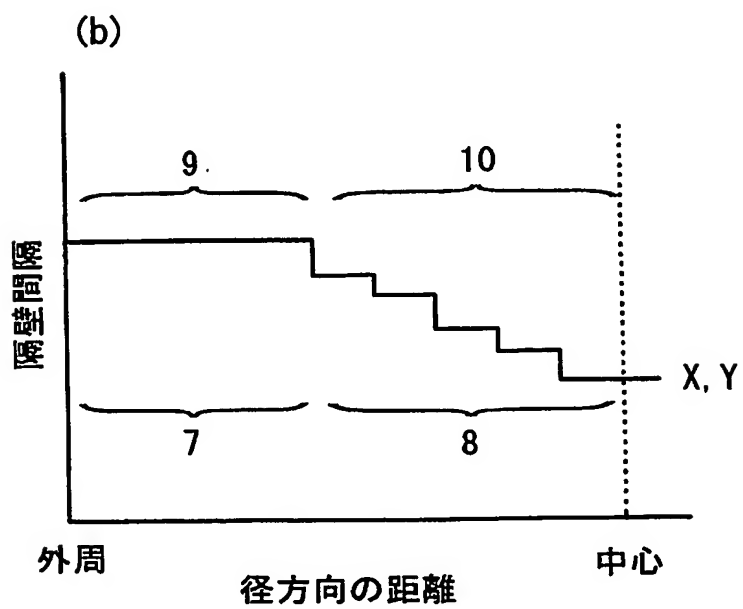
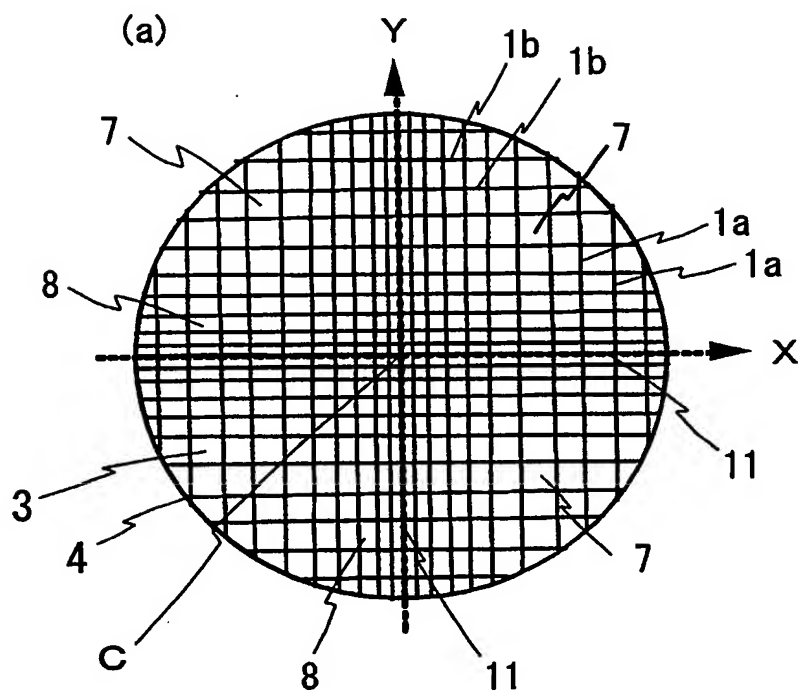
【図 4】



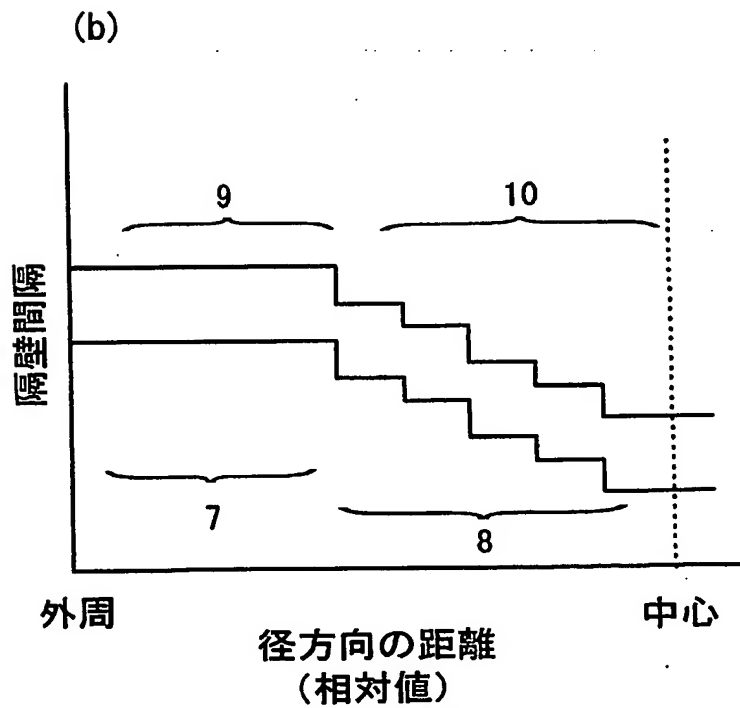
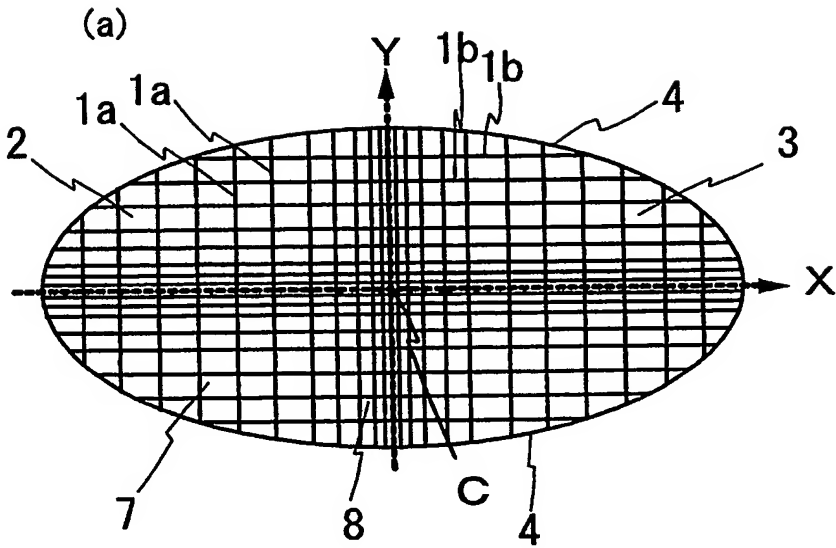
【図 5】



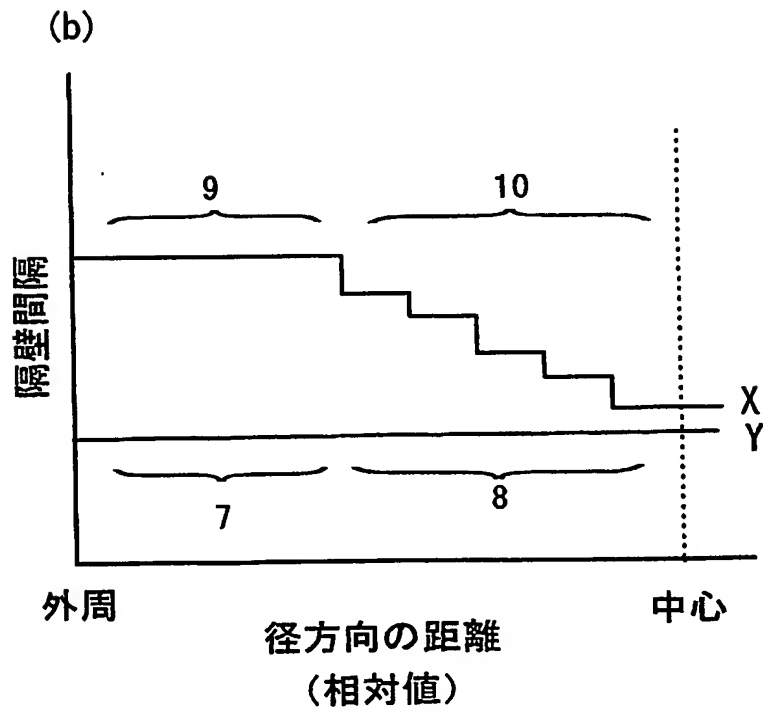
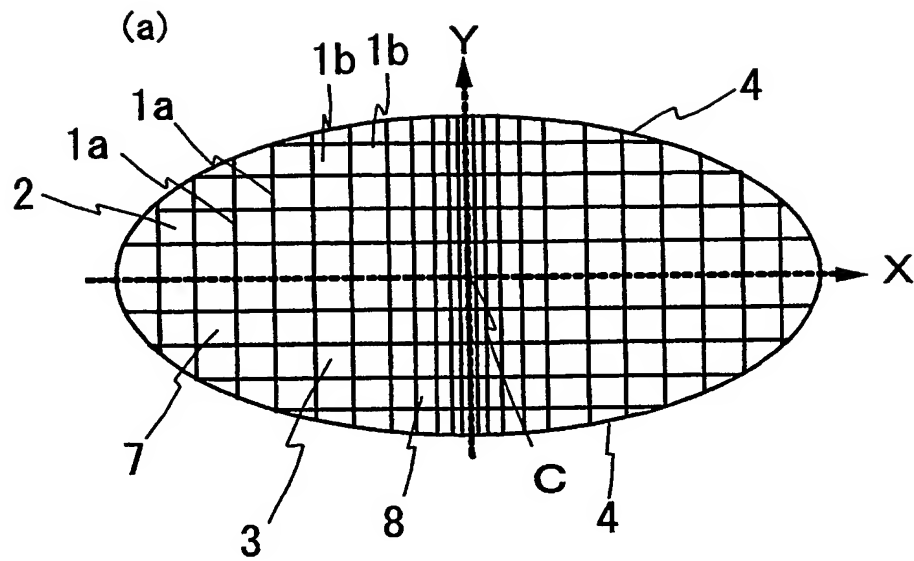
【図 6】



【図7】

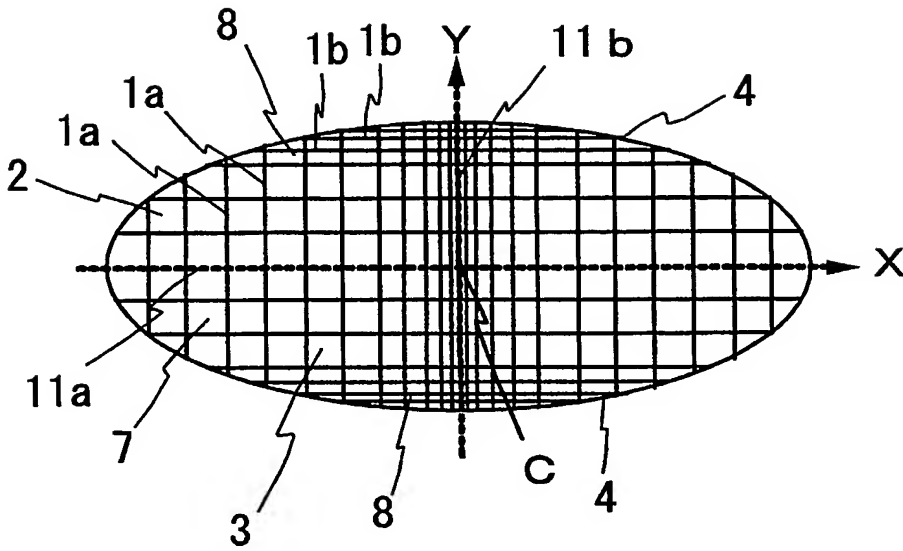


【図 8】

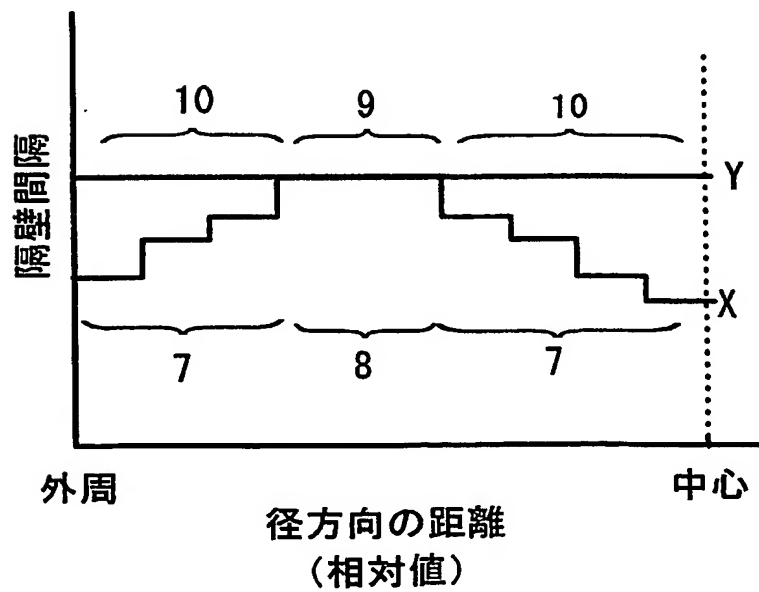


【図 9】

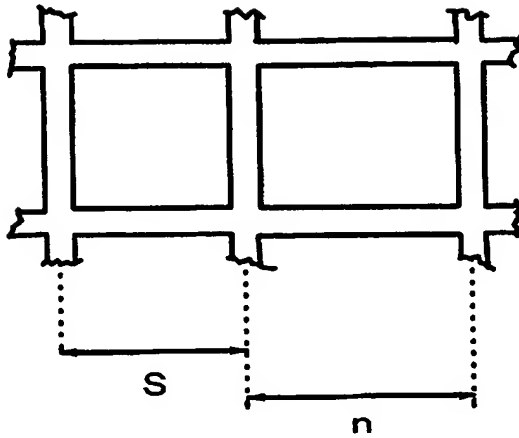
(a)



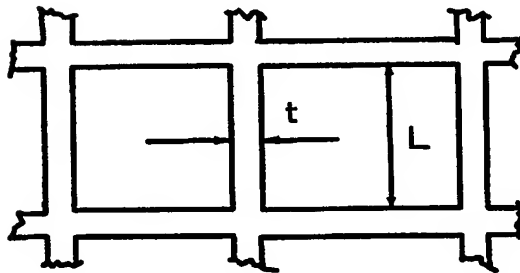
(b)



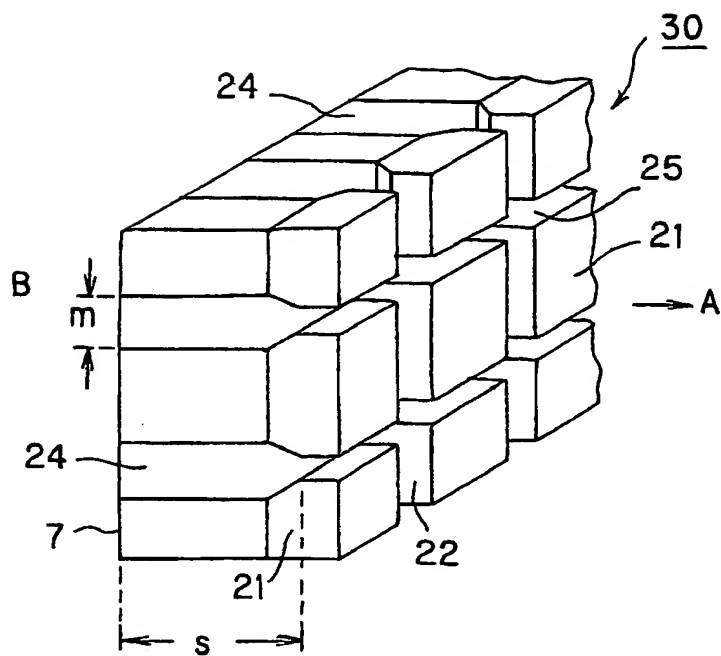
【図10】



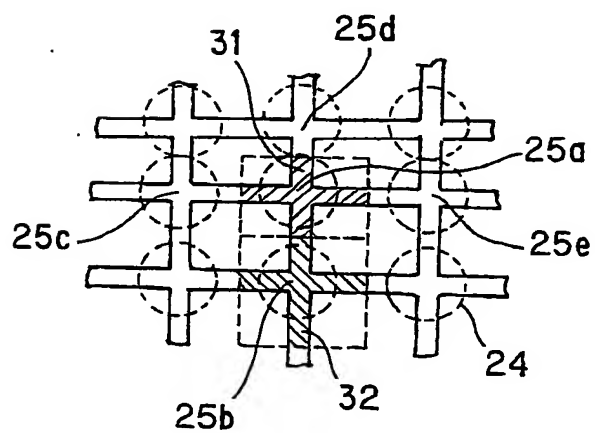
【図11】



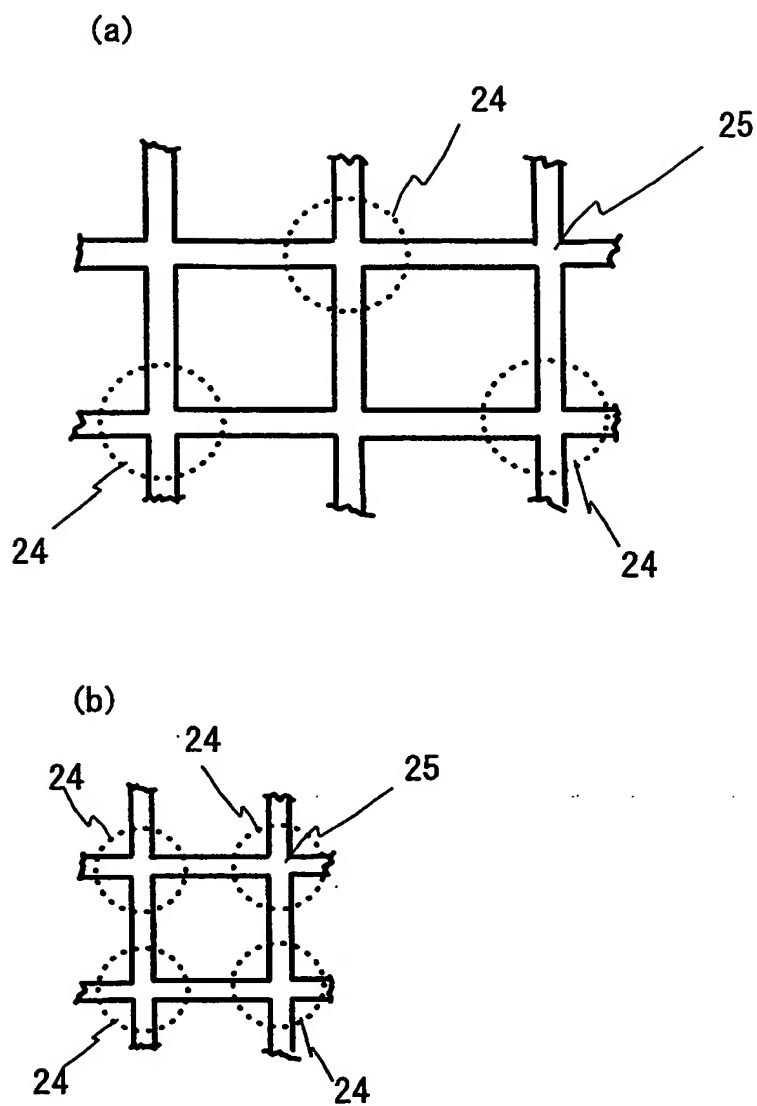
【図 12】



【図 13】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明によれば、アイソスタティック強度、及び耐熱衝撃性に優れ、しかも、低コストで生産可能な工業的実用性の高いハニカム構造体を提供する。

【解決手段】 複数の隔壁 1 a、1 b に仕切られる複数のセル 2 を有するセル構造部 3 と、このセル構造部 3 を取り囲んで設けられる外周壁部 4 とを備えるハニカム構造体において、セル構造部 3 は、総ての隔壁 1 a、1 b が、外周壁部 4 の異なる 2 箇所を連続する一の平面で結んでなり、かつ相互に平行に位置する複数の隔壁 1 a からなる第一の隔壁群と、第一の隔壁群を構成する各隔壁 1 a と直交し相互に平行に位置する複数の隔壁 1 b からなる第二の隔壁群とで構成され、更に、各隔壁群における相互に平行に位置する各隔壁 1 a、1 b 間の間隔が、セル構造部 3 の少なくとも一部で段階的に変化し、かつセルの少なくとも一部が、長方形の断面形状を有しており、その一方で、総ての隔壁 1 a、1 b が、キャニング時の圧力に耐え得る隔壁厚さとセル辺長さの比を有しているものとする。

【選択図】 図 1

特願 2002-260545

出願人履歴情報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

氏 名

日本碍子株式会社